

IX Escola Brasileira de Magnetismo Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Exatas - Departamento de Física





### Acoplamento Tipo Mola Magnética em Tricamadas de Filmes Finos

Valberto Pedruzzi Nascimento

UFES

### Roteiro

- Acoplamentos magnéticos
- Acoplamentos magnéticos em multicamadas
- Acoplamento mola magnética
- Sistema NiFe/IrMn/Co
- Agradecimentos

# Acoplamento





# **Ressonadores Magnéticos**



Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances André Kurs, *et al. Science* **317**, 83 (2007);



# Ordem Magnética

Acoplamento magnético

- Momentos Magnéticos
- Acoplamento entre os momentos magnéticos
- Ex: Ferromagnetismo

Momento magnético

• Interação dipolar (extra atômica) – dipolo-dipolo  $\vec{m_i}$ 



$$E_{i,j} = \left[ \frac{\vec{m}_i \cdot \vec{m}_j - 3(\vec{m}_i \cdot \hat{n}_{ij})(\vec{m}_j \cdot \hat{n}_{ij})}{r_{ij}^3} \right],$$

- Interação de longo ancance.
- Não explica a temperatura de ordem dos ferromagnetos ( $E = K_B T$ ).
- Origem da anisotropia de forma e energia magnetostática.
- Aparecimento de domínios magnéticos.

Interação dipolar (Intra-atômica) – Carga – Dipolo

$$< T_{\alpha} > = -\frac{\hbar}{2\mu_{B}} \sum_{i} Q_{\alpha i} m_{si}$$
$$m_{seff} = m_{s} + m_{D}$$
$$m_{D} = \frac{7}{2} \sum_{i} Q_{\alpha i} m_{si}$$

Multicamada Au/Co(4ML)/Au

 $m_D^{\perp} = 0,224 \ \mu_B$  $m_D^{\parallel} = -0,112 \ \mu_B$ 

J. Stöhr, J. Magn. Magn. Mater. 200 (1999) 470.

- Relevante para filmes ultrafinos (< 10 ML).
- Interação do tensor quadripolar de carga (anisotropia da densidade de carga dentro da esfera atômica) com o momento dipolar de spin.
- Anisotropia do momento dipolar de spin.
- Contribuição geralmente desprezível para a energia magnetostática.

Interação spin-órbita

#### $E \propto \vec{S} \cdot \vec{L}$

• Interação do campo gerado pelo momento orbital atômico L sobre o momento magnético dipolar de spin  $m_s$ .

\* Desdobramento dos níveis para  $L \neq 0$ .

• Responsável pela quebra de simetria nos metais 3d participando da geração do momento orbital e de sua anisotropia (em filmes ultrafinos).

• Por ser anisotrópica e depender das direções cristalográficas tem profunda correlação com a anisotropia magneto-cristalina.

Interação de Troca Direta – Heisenberg

$$H = -2\sum_{i < j} J_{ij} \overrightarrow{S_i} \cdot \overrightarrow{S_j}$$

- Interação isotrópica e principal responsável pela ordem magnética nos metais.
- Baseada na repulsão coulombiana e na indistinguibilidade das partículas.
- Deve haver superposição das autofunções de ondas correspondentes aos estados das partículas e o princípio de Pauli deve ser respeitado.
- Por ser mais forte que a interação dipolar explica a temperatura de ordem magnética nos metais.
- Participa juntamente com a anisotropia magnética da determinação do tamanho das paredes de domínios.

Interação de Troca Indireta em metais - RKKY

$$H = -2\sum_{i < j} J_{ij} \left( \overrightarrow{R_i} - \overrightarrow{R_i} \right) \overrightarrow{S_i} \cdot \overrightarrow{S_j}$$

$$J(R) = 9\pi \frac{j}{\varepsilon_F} \left[ \frac{\cos(2k_F R)}{2k_F R^3} - \frac{\sin(2k_F R)}{2k_F R^4} \right]$$

- Explica o magnetismo em metais terra-raras e de impurezas magnéticas em matrizes não magnéticas.
- O acoplamento é FM ou AF dependendo da distância entre os íons ou impurezas.
- Pode ser associado às oscilações encontradas nas multicamadas, mas falha na maioria das vezes em determinar o período de oscilação.



# Acoplamento magnético em multicamadas



Acoplamento magnético entre multicamadas magnéticas separadas por espaçador não magnético.



### Acoplamento entre camadas





FIG. 3. (a) Transverse saturation magnetoresistance (4.5 K) and (b) saturation field (300 K) vs Ru layer thickness for structures of the form Si(111)/(100 Å) Ru/[20 Å) Co/ $t_{Ru}$  Ru]<sub>20</sub>/(50 Å)Ru deposited at temperatures of •, 40°C; 0, 125°C; ×, 200°C.

Espaçadores PM/DIA (Espaçador passivo)

Modificado Heinsenberg

$$E_{bl} = -J_{bl} \frac{\overrightarrow{M_1} \bullet \overrightarrow{M_2}}{M_1 M_2}$$



Acoplamento FM

**Acoplamento AFM** 

 $E_{ex} = -J_{bl} \frac{\overrightarrow{M_1} \bullet \overrightarrow{M_2}}{M_1 M_2} + J_{bq} \left( \frac{\overrightarrow{M_1} \bullet \overrightarrow{M_2}}{M_1 M_2} \right)^2$ 



Rührig et al., Phys. Stat. Sol. (a), 125 (1991) 635

### Modelo de Poços Quânticos



# Interação Dipolar Orange-Peel



P. Vargas and D. Altbir, Phys. Rev. B 62 (2000) 6337

# Orange-Peel e RKKY



$$J_{\rm o-p}(d_{\rm CuAgAu}) = \frac{\pi^2}{\sqrt{2}} \frac{h^2}{\lambda} \mu_0 M_{\rm S} M_{\rm S}' \exp\left[-\frac{2\pi\sqrt{2}d_{\rm CuAgAu}}{\lambda}\right],$$

$$\begin{aligned} J_{\rm RKKY}(d_{\rm CuAgAu}) &= \frac{J_0}{d_{\rm CuAgAu}^2} \sin\left(\frac{2\pi}{\Lambda} d_{\rm CuAgAu} + \varphi\right) \\ &\times \exp\left(-\frac{d_{\rm CuAgAu}}{\lambda_0}\right), \end{aligned}$$

1 -

Fig. 6. Results of fitting of the experimental values of  $J_{\text{EX}}(d_{\text{CuAgAu}})$  of the Py(2.5 nm)/Co1(2.5 nm)/CuAgAu  $(d_{\text{CuAgAu}})/$ Co2(2.5 nm) sandwiches to the sum of Eqs. (1) and (2) (see text) shown together with individual contributions of RKKY-like and magnetostatic orange-peel terms to the total coupling.

T. Lucinski et al. J. Magn. Magn. Mater. 269 (2004) 78

# Efeitos Combinados Orange-Peel/RKKY



Switching percentage of FePt/CoFe to saturation (%)

Fig. 3. Coercivities and exchange bias fields of the soft layers versus percentage of hard magnetic FePt/CoFe switching for (a) SiO<sub>2</sub>/FePt/CoFe/ Cu(3.5 nm)/CoFe/NiFe/Ta and (b) SiO<sub>2</sub>/Ta/Pt/FePt/CoFe/Cu(4.5 nm)/CoFe/ NiFe/Ta. The dashed line corresponds to 0-Oe shift.

C. L. Zha et. al., IEEE Trans. Magn. 45 (2009) 3881

### Polarização de Troca (EB)

Meiklejohn e Bean Phys. Rev. 102 (1956)



## Acoplamento mola magnética Exchange Spring



### Mola magnética e polarização de troca



FIG. 1. Hysteresis loops of Py(200 Å)/FeMn( $t_{AF}$ )/Co(100 Å) for  $t_{AF} = 150$  Å (a) at 400 K without exchange bias. The arrow indicates the plateau field  $H_{FC}$  at which the magnetization of Co and Py are opposite. (b) At 300 K after field cooling at  $H_{FC} = -9$  Oe. The Co and Py loops are shifted to the left and right, respectively.

Yang et al., PRL, 85 (2000) 2597

# Modelo de Slonczewski

Espaçador AFM (Espaçador Ativo) Slonczewski, PRL 67 (1995) 22

Modelo de Proximidade



Rotação de um ângulo  $\theta$ 

Variação de energia livre

 $\sum_{ij} K_{ij} S_i S_j (1 - \cos \varphi_{ij}) \quad \text{Camada i -camada j}$ 

Aproximação de ângulo médio

 $\varphi_{i,i+1} \approx \frac{\{\theta\}}{m}$  FM

$$\varphi_{i,i+1} \approx \frac{\{\pi - \theta\}}{m}$$
 AFM

$$\cos\varphi_{ij} = \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} (\varphi_{ij})^{2n}}{(2n)!}$$

$$E_{ex} = C_+ \theta^2 + C_- (\theta - \pi)^2$$

# Artigos (Mola magnética)

E. E. Fullerton et. al. Phys. Rev. B 58, 12193 (1998).

P. Steadman et al. Phys. Rev. Lett. 89, 077201 (2002).

K. V. O'Donovan et. al. Phys. Rev. Lett. 88, 067201 (2002).

A. Scholl et al. Phys. Rev. Lett. 92, 247201 (2004).

R. Morales et al. Appl. Phys. Lett. 95, 092503 (2009).

K. Li et al. J. Appl. Phys. 94, 5905 (2003).

W. Lu et al. Appl. Phys. A 108, 149 (2012).

Guang-hua Guo et al. Appl. Phys. Lett. 93, 102505 (2008).

M. Tafur et al. Appl. Phys. Lett. 102, 062402 (2013).

I. L. Castro et al. J. Appl. Phys. 113, 203903 (2013).



### The role of the (111) texture on the exchange bias and interlayer coupling effects observed in sputtered NiFe/IrMn/Co trilayers

I. L. Castro,<sup>1</sup> V. P. Nascimento,<sup>1,a)</sup> E. C. Passamani,<sup>1</sup> A. Y. Takeuchi,<sup>1</sup> C. Larica,<sup>1</sup> M. Tafur,<sup>2</sup> and F. Pelegrini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES 29075-910, Brazil

<sup>2</sup>Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira, Itabira, MG 37500-903, Brazil

<sup>3</sup>Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 74001-970, Brazil





#### V. P. Nascimento

#### IX EBM



## Difração convencional de RX – Série-B

Co-

cc	Amostra	Parâmetro de rede (nm)	Tamanho de
fcc			L1 <sub>2</sub> IrMn <sub>2</sub>
	$t_{IrMn}^{Ta} = 6 nm$	0,3764±0,0001	Bulk
	$t_{IrMn}^{Ta} = 8 nm$	0,3777±0,0001	<i>a</i> = 0, 37778
	$t_{IrMn}^{Ta} = 12 nm$	0,3786±0,0001	11,0±0,1
	$t_{IrMn}^{Ta} = 15 nm$	0,3786±0,0002	12,7±0,1
	$t_{IrMn}^{Ta} = 18 nm$	0,3789±0,0002	13,1±0,2
	$t_{IrMn}^{Ta} = 20 nm$	0,3793±0,0001	15,3±0,2
	$t_{IrMn}^{Ta}=24 nm$	0,3794±0,0002	16,6±0,2
	$t_{IrMn}^{Ta}=30 nm$	0,3794±0,0002	18,1±0,2
Orientação IrMn :			

 $[111] -> 2\theta = 41, 2^{\circ} (100)$ 

### Difração convencional de RX – Série-A



## Medidas de Magnetização: Protocolos de medida M(H)







V. P. Nascimento

IX EBM

### Medidas de M(H)

 $NiFe: H_{EX}^{NiFe} = H_{EB}^{NiFe/IrMn} + H_{ES}$  $Co: H^{Co} = H^{IrMn/Co}$ 



### **Comportamento do H**<sub>EX</sub>

Série-A – Buffer Cu







## Ressonância Ferromagnética – FMR Varredura no plano do filme – Série-A



V. P. Nascimento

IX EBM

### **Ressonância Ferromagnética – FMR**

Varredura no <u>plano do filme – Série-B</u>



#### **Espalhamento Magnético Ressonante** de Raios-X 10<sup>8</sup> CO 10<sup>7</sup> Amplitude ((u.a.)) Refletividade 10 magnética em ângulos 2θ=20° 10<sup>5</sup> 104 Co **10**<sup>3</sup> $E_{C_0} = 778, 5 \ eV$ =//0.5 80 18<sup>2</sup> 40 $R_{A} = \frac{H^{+} - H^{-}}{H^{+} - H^{-}} \quad \overset{40}{\underset{\alpha^{<} 0}{\circledast}} \quad \overset{40}{\underset{\alpha^{<} 0}{\circledast}}$ 15 10 20(graus

-20 -40

> 20 (graus) Amostra como depositada

15

20

#### Série-A

10

5

V. P. Nascimento

25



V. P. Nascimento

IX EBM



V. P. Nascimento

#### IX EBM

### Conclusões

- Estruturas de tricamadas onde o espaçador ativo antiferromagnético separa camadas ferromagnéticas, dura e mole, tendem a apresentar o acoplamento do tipo mola magnética.
- Este tipo de acoplamento pode ser explicado pelo modelo de Slonczewski.
- A textura cristalográfica influencia indiretamente na forma e intensidade do acoplamento.
- A polarização de troca (EB) e o acoplamento tipo mola (ES) são eventos independentes.

### Agradecimentos



Centro latinoamericano de Física Centre Latino-Américain de Physique Centro Latino Americano de Física



Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico















